

Сибирское отделение Российской академии наук

Академический час для школьников города Бердска

30 сентября 2026 г. в 15:00 в малом зале Дома культуры «Родина», Бердск, (Микрорайон, 48б) состоится лекция «Полупроводниковый чип, который изменяет наш мир» почетного профессора Санкт-Петербургского академического университета им. Ж.И. Алферова, директора Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН академика РАН Александра Васильевича Латышева.



Александр Васильевич Латышев, академик РАН, доктор физико-математических наук, директор Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН. Профессор, заведующий кафедрой физики полупроводников НГУ. Специалист в области физики и технологии элементной базы наноэлектроники и нанофотоники, синтеза низкоразмерных систем, создания устройств тепловидения, диагностики атомного разрешения. **Родился 4 января 1959 года в г. Булаево Северо-Казахстанской области**, окончил школу в 1976 году, окончил НГУ по специальности «физика». В 1981 г. после окончания университета начал работать в ИФП СО РАН, прошел путь от стажера-исследователя до директора. В 1998 году защитил докторскую диссертацию «Атомные ступени на поверхности кремния в процессах сублимации, эпитаксии и фазовых переходов». В 2008 г. избран членом-корреспондентом РАН, в 2016 г. - действительным членом РАН. **Научные интересы:** изучение механизмов атомных процессов на поверхности и границах раздела при формировании полупроводниковых систем пониженной размерности для нового поколения элементной базы микро- и наноэлектроники. **Научные результаты:** впервые изучил атомные процессы на поверхности кристалла разработанным им методом отражательной электронной микроскопии, получившим международное признание, что определило разработку технологии молекулярно-лучевой эпитаксии; исследовал атомные механизмы формирования эпитаксиальных

гетероструктур в системах пониженной размерности для изучения квантовых эффектов, электронной интерференции и одноэлектронных эффектов, составляющих основу элементной базы нанoeлектроники; усовершенствовал методы высокоразрешающей электронной микроскопии, позволившие создать матричные фотоприемники ИК-диапазона для устройств тепловидения, новые изделия СВЧ-электроники, компоненты радиационно-стойкой электроники, покрытия атомной толщины; на основе разработки методов нанолитографии создаются одноэлектронные транзисторы и однофотонные излучатели, нано- и биосенсоры с рекордной чувствительностью, квантово-размерные системы для нового поколения нанoфотоники и нанoeлектроники. **Публикации:** автор и соавтор 352 научных работ, 9 монографий, 9 патентов на изобретение. Руководил защитой 6 диссертаций. **Член редколлегии журналов:** «Surface Science and Nanotechnology», «Наука из первых рук», «Физика и техника полупроводников», «Наноиндустрия» и «Успехи прикладной физики», «Автометрия», «Сибирский физический журнал». Ученый - и.о. председателя ОУС по нанотехнологиям и информационным технологиям СО РАН, член НКС по научно-техническим проблемам специальной техники, секции Межведомственного совета по присуждению премий Правительства РФ и член НТС «АФК-система». **Награды:** Лауреат Премии Правительства РФ в области образования, Лауреат Демидовской премии, почетные грамоты РАН, Министерства образования и науки РФ, Президиума СО РАН и Президиума РАН, Фонда содействия отечественной науке.